#### PATEN7

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Mitsuo SUEHIRO

Serial No.: Not Yet Assigned

Filed: March 29, 2000

PRINTED CIRCUIT BOARD UNIT WITH DETACHMENT MECHANISM For:

FOR ELECTRONIC COMPONENT

### CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

**Assistant Commissioner for Patents** Washington, D.C. 20231

March 29, 2000

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

# Japanese Appln. No. 11-247121, filed on September 1, 1999

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicant has complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. <u>01-2340</u>.

> Respectfully submitted, ARMSTRONG, WESTERMAN, HATTORI McLELAND & NAUGHTON

Atty. Docket No.: 000296

Suite 1000, 1725 K Street, N.W.

Washington, D.C. 20006

Tel: (202) 659-2930 Fax: (202) 887-0357

RFN/yap

Ronald F. Naughton

Reg. No. 24,616



#### PATENT OFFICE

#### JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Data of Application:

September 1, 1999

Application Number:

No. 247121 of Heisei 11 (1999)

Applicant:

FUJITSU LIMITED

January 14, 2000 Commissioner, Patent Office Takahiko Kondo

# 日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 9月 1日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第247121号

出 願 人 Applicant (s):

富士通株式会社

2000年 1月14日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

9950715

【提出日】

平成11年 9月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 23/488

H05K 3/34 510

H01R 4/02

【発明の名称】

電子部品実装プリント基板および電子部品取り外し方法

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

末廣 光男

【特許出願人】

【識別番号】

000005223

【氏名又は名称】

富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】

100105094

【弁理士】

【氏名又は名称】

山▲崎▼ 薫

【電話番号】

03-5226-0508

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

049618

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9803088

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

電子部品実装プリント基板および電子部品取り外し方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板本体に対して電子部品を固定させる半田バンプと、基板本体および電子部品の間に配置され、半田バンプを受け入れる貫通孔が形成された絶縁性フィルムとを備えることを特徴とする電子部品実装プリント基板。

【請求項2】 請求項1に記載の電子部品実装プリント基板において、前記 貫通孔は、前記基板本体および電子部品の間で前記半田バンプにくびれを形成す ることを特徴とする電子部品実装プリント基板。

【請求項3】 請求項1に記載の電子部品実装プリント基板において、前記 質通孔の内壁には、前記半田バンプに対して濡れ性を備える素材が被覆されるこ とを特徴とする電子部品実装プリント基板。

【請求項4】 請求項1に記載の電子部品実装プリント基板において、前記 絶縁性フィルムの厚みは前記半田バンプの高さに設定されることを特徴とする電 子部品実装プリント基板。

【請求項5】 導電パッドおよび半田バンプの間に挟み込まれた絶縁性フィルムを導電パッドから分離する工程を備えることを特徴とする電子部品取り外し方法。

【請求項6】 半田バンプの溶融温度下で、導電パッドの表面で半田バンプのくびれを形成する貫通孔を導電パッドの表面に沿って変位させる工程を備えることを特徴とする電子部品取り外し方法。

【請求項7】 半田バンプの溶融温度下で、表面で半田バンプを受け止める 導電パッドと、半田バンプの周囲を囲む壁面とを導電パッドの表面に沿って相対 的に変位させる工程を備えることを特徴とする電子部品取り外し方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、基板本体と、半田バンプによって基板本体の表面に実装される電子部品とを備える電子部品実装プリント基板に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

MCM (マルチチップモジュール) や半導体パッケージに搭載される半導体素子すなわちベアチップや、ベアチップが搭載されたMCMといった電子部品はプリント基板に半田付けされることが多い。こうしたプリント基板で個々のベアチップやMCMを交換するには、ベアチップやMCMの入出力端子と、プリント基板側の入出力パッドとの間で半田付けが解除されなければならない。すなわち、半田の溶融時に古いベアチップやMCMはプリント基板から取り外される。新しいベアチップやMCMの入出力端子は、古いベアチップやMCMが半田付けされていた入出力パッドに半田付けされる。

[0003]

## 【発明が解決しようとする課題】

こうしたベアチップやMCMの交換では、古いベアチップやMCMがプリント基板から取り外されても、プリント基板側の入出力パッドには半田が残存してしまうことが知られている。こうした半田に新しい電子部品に固有の半田が加えられると、過剰な半田によって隣接する入出力端子同士が接続(ショート)されてしまうことが懸念される。しかも、プリント基板上では、全ての入出力パッドに均一に半田が残存するわけではない。特に、ベアチップやMCMにBGA(ボールグリッドアレイ)やPGA(ピングリッドアレイ)といった多端子構造が採用される場合には、不均一な高さで残存する半田に起因して、新しいベアチップやMCMの入出力端子が部分的にプリント基板側の入出力パッドに接続されなくなってしまう。

### [0004]

以上のような不都合を回避するには、古い電子部品が取り外された後に半田が 拭い去れる必要がある。すなわち、電子部品の取り外しにあたって熱処理が加え られたプリント基板や電子部品には、再び半田を溶融させる熱処理が施されなけ ればならない。半田が完全に拭い去られるまでに繰り返しプリント基板や電子部 品に熱処理が施されることもある。熱処理は、プリント基板や電子部品の劣化、 入出力パッドの濡れ性の悪化などを誘引する。

[0005]

本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、電子部品の交換にあたって熱処理の回数をできる限り減少させることが可能な電子部品実装プリント基板を提供 することを目的とする。

[0006]

### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明によれば、基板本体に対して電子部品を固定させる半田バンプと、基板本体および電子部品の間に配置され、半田バンプを受け入れる貫通孔が形成された絶縁性フィルムとを備えることを特徴とする電子部品実装プリント基板が提供される。

[0007]

かかるプリント基板では、基板本体と電子部品との間に絶縁性フィルムが配置 されるにも拘わらず、貫通孔に受け入れられる半田バンプによって基板本体と電 子部品側とは相互に電気的に接続されることができる。こうして基板本体と電子 部品との間に配置される絶縁性フィルムは、基板本体から電子部品を取り外す際 に大いに役立つことができる。

[0008]

例えば、貫通孔は基板本体および電子部品の間で半田バンプにくびれを形成してもよい。ここで、基板本体から電子部品を取り外すにあたっては、こうした貫通孔が形成された絶縁性フィルムは導電パッドから分離されればよい。絶縁性フィルムが分離されると、くびれを境に半田バンプは分断され、その結果、複数個の導電パッドに万遍なく微少な半田を残存させることが可能となる。導電パッドの表面に絶縁性フィルムが重ね合わせられれば、導電パッド上に残存する半田は最小限に抑えられることができる。

[0009]

貫通孔は、基板本体上で前記半田バンプを受け止める導電パッドよりも小さい 大きさで導電パッドから立ち上がることが望ましい。こうした貫通孔の働きによれば、導電パッドの表面でのみ半田バンプは受け止められることとなる。一般に 、導電パッドでは、基板本体や電子部品から立ち上がる本体層に比べて表面層で

耐腐食性が高められている。したがって、そういった表面層のみで半田バンプを 受け止めることができれば、導電パッドの浸食すなわち痩せ細りは極力防止され ることができる。

### [0010]

こうした場合に基板本体から電子部品の取り外すにあたっては、半田バンプの 溶融温度下で、導電パッドの表面で半田バンプのくびれを形成する貫通孔を導電 パッドの表面に沿って変位させればよい。例えば半田バンプの溶融時に導電パッ ドの表面に沿って絶縁性フィルムを変位させれば、絶縁性フィルムによって半田 バンプと導電パッドとの接続は分断される。このとき、絶縁性フィルムは導電パッド上の半田を拭い去る。したがって、導電パッド上に半田はほとんど残存しない。

#### [0011]

さらに、貫通孔の内壁には、半田バンプに対して濡れ性を備える素材が被覆されてもよい。ここで、基板本体から電子部品を取り外すにあたっては、半田バンプの溶融温度下で、表面で半田バンプを受け止める導電パッドと、半田バンプの周囲を囲む壁面とを導電パッドの表面に沿って相対的に変位させればよい。半田バンプの溶融時に絶縁性フィルムが半田バンプを横切ると、半田バンプは被覆された素材に引き寄せられ除去されることができる。

### [0012]

さらにまた、絶縁性フィルムの厚みは半田バンプの高さに設定されてもよい。 こうした絶縁性フィルムによれば、半田バンプは導電パッドの表面で受け止められると同時に、半田バンプの周囲は貫通孔の壁面によって囲まれる。ここで、基板本体から電子部品を取り外すにあたっては、半田バンプの溶融温度下で、表面で半田バンプを受け止める導電パッドと、半田バンプの周囲を囲む壁面とを導電パッドの表面に沿って相対的に変位させればよい。こうした変位によれば、半田バンプの溶融時に導電パッド上の半田バンプは壁面によって拭い取られる。したがって、導電パッド上に半田はほとんど残存しない。 [0013]

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。

[0014]

図1は本発明の第1実施形態に係る電子部品実装プリント基板としてのMCM (マルチチップモジュール)を示す。このMCM10は、MCU (マイクロコントローラユニット)11やCPU (中央演算処理装置)12といった複数個の半導体素子すなわちベアチップが実装された基板本体13を備える。ベアチップ11、12同士は、例えば基板本体13に張り巡らされた導電パターンすなわち配線パターン(図示せず)を通じて相互に接続される。こうした配線パターンは、基板本体13の表面に形成されてもよく、基板本体13で次々に積層される絶縁層同士の間に挟み込まれてもよい。

[0015]

図2から明らかなように、基板本体13の表面には、半田バンプ14を受け止める導電パッドすなわち入出力パッド15が形成される。この入出力パッド15 は、前述の配線パターンの一部として形成されてもよく、例えばビアなどを通じて前述の配線パターンに接続されてもよい。半田バンプ14は、MCU11の裏面に配列される入出力端子すなわち接続パッド16を受け止める。こうした半田バンプ14の働きを通じてMCU11は基板本体13に固定される。

[0016]

基板本体 13 およびMCU 11 の間には例えばポリイミド樹脂製の絶縁性フィルム 17 が配置される。高さ 70  $\mu$  m程度の半田バンプ 14 に対して絶縁性フィルム 17 の厚みは  $5\sim10$   $\mu$  m程度に設定される。絶縁性フィルム 17 は入出力パッド 15 の表面に重ね合わせられる。絶縁性フィルム 17 には、半田バンプ 14 を受け入れる貫通孔 18 が形成される。ここでは、貫通孔 18 の大きさは半田バンプ 14 の外径よりも小さく設定されることから、貫通孔 18 は入出力パッド 15 の表面に半田バンプ 14 のくびれ 14 a を形成する。

[0017]

MCM10にMCU11を実装するにあたっては、まず、表面で入出力パッド

15を露出させる基板本体13を用意する。基板本体13の表面には、例えば図3に示されるように、絶縁性フィルム17が重ね合わせられる。このとき、絶縁性フィルム17には予め貫通孔18が形成される。貫通孔18の孔開けには例えばエキシマレーザが用いられればよい。各貫通孔18の位置は入出力パッド15の配列に合わせ込まれる。基板本体13に絶縁性フィルム17が重ね合わせられると、貫通孔18は、入出力パッド15の表面から立ち上がる柱空間を規定することとなる。

[0018]

その後、絶縁性フィルム17の表面にMCU11は重ね合わせられる。MCU11の接続パッド16には予め半田バンプ14が取り付けられる。基板本体13側の入出力パッド15とMCU11側の接続パッド16とが位置合わせされる結果、例えば図4に示されるように、半田バンプ14は貫通孔18の入り口を閉鎖する。こうして基板本体13の表面にMCU11が設置されると、基板本体13は炉に投入される。半田バンプ14は、高温下で溶融し、貫通孔18に流れ込む。炉から取り出された基板本体13が冷却されると、半田バンプ14は、図2に示されるように入出力パッド15に接触しつつ固化する。

[0019]

入出力パッド15は、例えば図5に示されるように、基板本体13の表面から盛り上がる円柱形の銅層21と、ニッケル層22を挟んでこの銅層21の頂上面に積層される金層23とを備える。例えばすずを含む半田が銅層21に直接に接触すると、高温下で銅層21は半田に吸い取られてしまう。ニッケル層22はこうした銅層21の浸食を防止する働きを担う。貫通孔18の大きさが入出力パッド15の大きさよりも小さく設定されれば、溶融時に半田バンプ14がニッケル層22を回り込んで銅層21に到達することは回避されることができ、その結果、銅層21の浸食すなわち痩せ細りは回避されることができる。

[0020]

例えばこういったMCM10でMCU11の不良や故障が認められると、MCU11は新しいMCU11に交換されることが望ましい。また、MCU11のバージョンアップが望まれる場合にも、古いバージョンのMCU11は新しいバー

ジョンのMCU11に交換される。このように個々のMCU11ごとに交換が実現されれば、CPU12や他の電子部品、基板本体13の再利用に寄与することができる。

[0021]

こうしたMCU11の交換にあたっては、まず、基板本体13からMCU11は取り外される。例えば図6に示されるように、MCU11の表面にヒートブロック24が当てられると、ヒートブロック24の熱はMCU11を伝わって半田バンプ14を溶融させる。この時点で、基板本体13からMCU11が引き離されれば、半田バンプ14は引きちぎられ、入出力パッド15と接続パッド16との間で半田付けは解除される。

[0022]

このとき、接続パッド16側に全ての半田バンプ14が引き寄せられることもあれば、半田バンプ14の一部が入出力パッド15側に残存することもある。ここで、例えば図7に示されるように、絶縁性フィルム17が入出力パッド15から分離させられると、入出力パッド15側に残存した半田バンプ14では、半田バンプ14のくびれ14aを境に分断が引き起こされる。入出力パッド15の表面にはくびれ14aだけが残存する。複数の入出力パッド15で均一に半田が残存することが予想される。

[0023]

半田バンプ14が取り除かれた入出力パッド15には、前述と同様に、新しいMCU11の半田バンプ14が接続される。各入出力パッド15には均一に半田が残存することから、新しいMCU11の各半田バンプ14は確実に各入出力パッド15に接触する。したがって、基板本体13の配線パターンとMCU11との間には確実に全ての信号経路が確立されることができる。

[0024]

なお、以上のような電子部品取り外し方法では、入出力パッド15から絶縁性フィルム17を分離すると同時に基板本体13からMCU11を分離するようにしてもよい。また、絶縁性フィルム17は、半田バンプ14の溶融を維持しつつ入出力パッド15から分離させられてもよく、半田バンプ14が固化した後に入

出力パッド15から分離させられてもよい。

[0025]

MCM10からMCU11を取り外すにあたっては、例えば図8に示されるように、半田バンプ14の溶融温度下で貫通孔18を入出力パッド15の表面に沿って変位させてもよい。例えば、MCU11の表面にヒートブロック24を当てると同時に基板本体13の表面に沿って絶縁性フィルム17を移動させれば、絶縁性フィルム17によって半田バンプ14と入出力パッド15との接続は分断される。その後、図9に示されるように、MCU11が持ち上げられると、半田バンプ14はMCU11とともに基板本体13から引き離される。その結果、入出力パッド15には半田はほとんど残存しない。

[0026]

図10は本発明の第2実施形態に係るMCM31を部分的に示す。この第2実施形態では、図10から明らかなように、基板本体13の表面に重ね合わせられる絶縁性フィルム17の厚みdは半田バンプ14の高さにほぼ等しく設定される。しかも、貫通孔18の内径が半田バンプ14の外径よりも大きく設定されることから、半田バンプ14の周囲は貫通孔18の壁面によって囲まれる。ここで、前述の第1実施形態と同様な機能や効果を発揮する構成には同一の参照符号が付され、その詳細な説明は省略される。

[0027]

こうしたMCM31で基板本体13からMCU11を取り外すにあたっては、 半田バンプ14の溶融温度下で貫通孔18の壁面を入出力パッド15の表面に沿って相対的に変位させればよい。例えば図11に示されるように、MCU11の表面にヒートブロック24を当てると同時に絶縁性フィルム17の表面に沿ってMCU11を変位させれば、半田バンプ14の移動は貫通孔18の壁面によって遮られる。その結果、図12に示されるように、半田バンプ14と接続パッド16との接続は分断される。こうした電子部品取り外し方法によれば、MCU11側の接続パッド16には半田はほとんど残存しない。したがって、半田の残存しないMCU11は簡単に再利用されることができる。特に、こうした電子部品取り外し方法は、単一のベアチップが搭載される半導体パッケージのように、基板

本体13や基板本体13上の他の電子部品に比べて、取り外されるベアチップが 高価な場合に採用されることが期待される。

[0028]

また、入出力パッド15の表面に沿って貫通孔18の壁面を相対的に変位させるにあたっては、例えば図13に示されるように、MCU11の表面にヒートプロック24を当てると同時に絶縁性フィルム17に沿って基板本体13を変位させれば、半田バンプ14の移動は貫通孔18の壁面によって遮られる。その結果、図14に示されるように、半田バンプ14と入出力パッド15との接続は分断される。こうした電子部品取り外し方法によれば、前述と同様に基板本体13側の入出力パッド15には半田はほとんど残存しない。したがって、半田の残存しない基板本体13は簡単に再利用されることができる。加えて、例えば図15および図16に示されるように、MCU11および基板本体13に対して同時に絶縁性フィルム17をスライドさせれば、MCU11側の接続パッド16および基板本体13側の入出力パッド15から同時に半田バンプ14を取り去ることが可能となる。なお、以上のようなMCM31に用いられる絶縁性フィルム17は、例えば図17に示されるように、半田バンプ14の封止に用いられてもよい。

[0029]

図18は本発明の第3実施形態に係るMCM41を部分的に示す。この第3実施形態では、半田バンプ14に対して濡れ性を備える素材42が貫通孔18の内壁に被覆される。ここで、前述の第1および第2実施形態と同様な機能や効果を発揮する構成には同一の参照符号が付され、その詳細な説明は省略される。

[0030]

こうしたMCM41で基板本体13からMCU11を取り外すにあたっては、 半田バンプ14の溶融温度下で貫通孔18の壁面を入出力パッド15の表面に沿って相対的に変位させればよい。このとき、絶縁性フィルム17は、MCU11 側の接続パッド16や基板本体13側の入出力パッド15に接触している必要は 必ずしもない。例えば図19に示されるように、MCU11の表面にヒートブロ ック24を当てると同時にMCU11および基板本体13に対して絶縁性フィル ム17をスライドさせれば、半田バンプ14は素材42に吸い寄せられ、MCU

11側の接続パッド16および基板本体13側の入出力パッド15から同時に半田バンプ14を取り去ることが可能となる。しかも、図20に示されるように、半田バンプ14は絶縁性フィルム17に付着することから、半田バンプ14を比較的に簡単に回収処理することが可能となる。

[0031]

なお、本発明は、以上のようにMCM10、31、41やその他のプリント基板に搭載されるベアチップに適用されることができるだけでなく、マザーボードといった大型のプリント基板に搭載されるMCMその他の電子部品に適用されてもよい。こうした場合に、MCMその他の電子部品と基板本体との間で半田バンプ14を溶融させるには周知のとおり例えば熱風が用いられればよい。また、本発明は、以上のようなBGA(ボールグリッドアレイ)に適用されることができるだけでなく、PGA(ピングリッドアレイ)やリードフレームを始め、半田付けを採用するその他の端子構造に適用されてもよい。

[0032]

#### 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、2度以上の熱処理を加えることなく、電子部品 実装プリント基板から電子部品を取り外すことが可能となる。電子部品が取り外 されると、半田は万遍なく電子部品や基板本体から取り去られることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

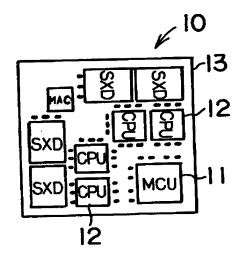
- 【図1】 本発明の第1実施形態に係るMCM (マルチチップモジュール) の構成を概略的に示す平面図である。
- 【図2】 半田バンプの構造を示す基板本体およびMCU (マイクロコントローラユニット) の一部拡大断面図である。
- 【図3】 MCUの実装方法を概略的に示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図4】 MCUの実装方法を概略的に示す基板本体の一部拡大断面図である。
  - 【図5】 入出力パッドの構造を概略的に示す一部拡大断面図である。

- 【図6】 第1実施形態に係るMCMで、一具体例に従ってMCUの取り外 し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図7】 第1実施形態に係るMCMで、一具体例に従ってMCUの取り外 し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図8】 第1実施形態に係るMCMで、他の具体例に従ってMCUの取り 外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図9】 第1実施形態に係るMCMで、他の具体例に従ってMCUの取り 外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図10】 本発明の第2実施形態に係るMCMの構成を概略的に示す基板本体およびMCUの一部拡大断面図である。
- 【図11】 第2実施形態に係るMCMで、一具体例に従ってMCUの取り 外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図12】 第2実施形態に係るMCMで、一具体例に従ってMCUの取り 外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図13】 第2実施形態に係るMCMで、他の具体例に従ってMCUの取り外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図14】 第2実施形態に係るMCMで、他の具体例に従ってMCUの取り外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図15】 第2実施形態に係るMCMで、さらに他の具体例に従ってMC Uの取り外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図16】 第2実施形態に係るMCMで、さらに他の具体例に従ってMC Uの取り外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。
- 【図17】 半田バンプを封止する絶縁性フィルムを示すMCMの断面図である。
- 【図18】 本発明の第3実施形態に係るMCMの構成を概略的に示す基板 本体およびMCUの一部拡大断面図である。
- 【図19】 第3実施形態に係るMCMで、一具体例に従ってMCUの取り 外し方法を示す基板本体の一部拡大断面図である。

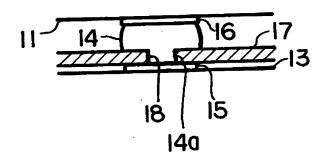
### 【書類名】

図面

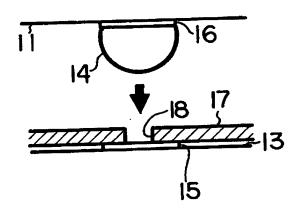
# 【図1】



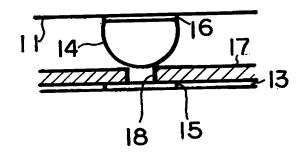
## 【図2】



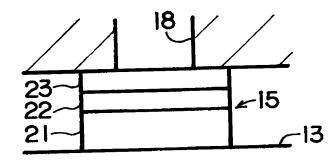
### 【図3】



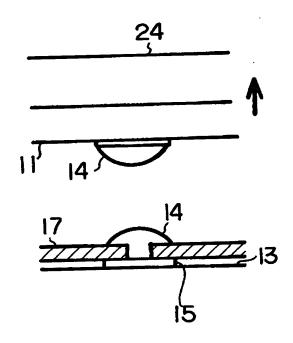
# 【図4】



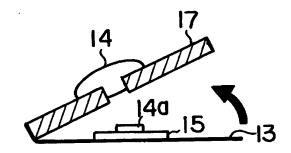
## 【図5】



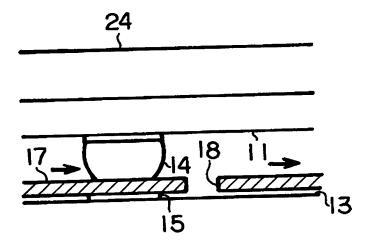
# [図6]



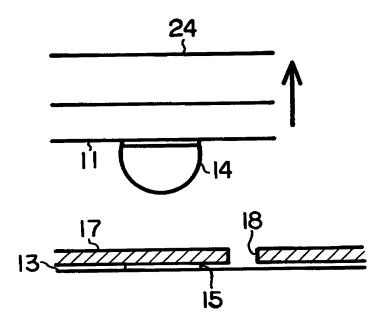
[図7]



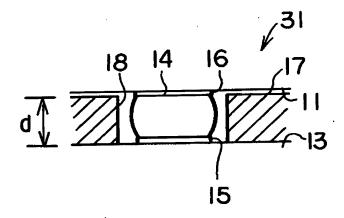
【図8】



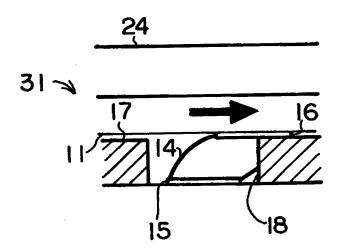
【図9】



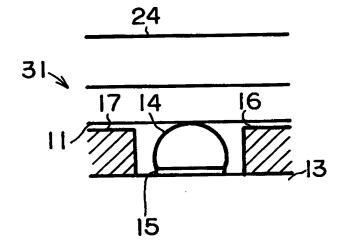
【図10】



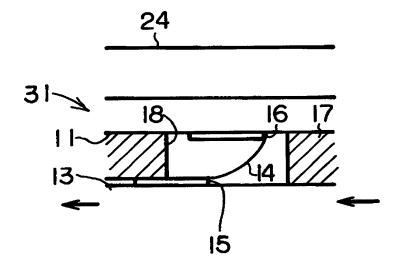
## 【図11】



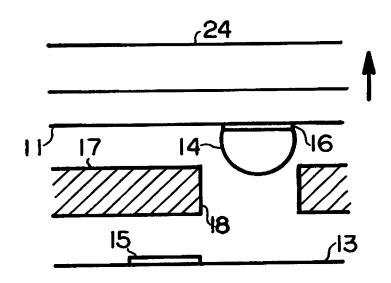
## 【図12】



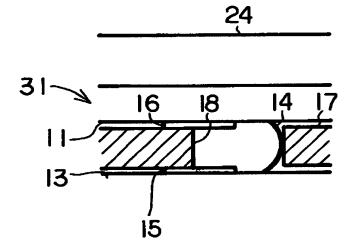
## 【図13】



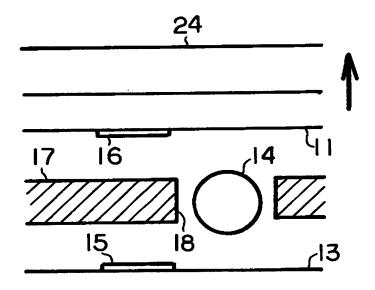
# 【図14】



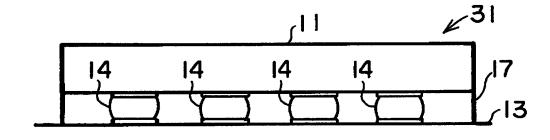
【図15】



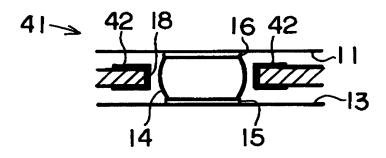
【図16】



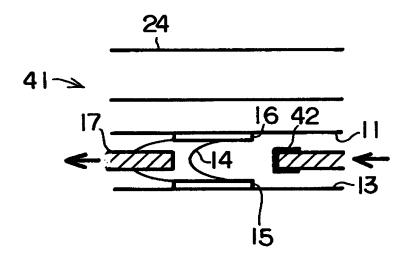
【図17】



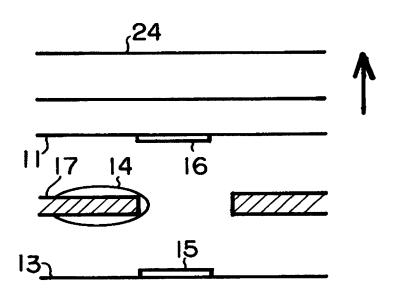




【図19】



【図20】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 電子部品の交換にあたって熱処理の回数をできる限り減少させること が可能な電子部品実装プリント基板を提供する。

【解決手段】 基板本体13で電子部品11の半田バンプ14を受け止める入出 カパッド15の表面には絶縁性フィルム17が重ね合わせられる。絶縁性フィルム17には、入出カパッド15上で半田バンプ14のくびれ14aを形成する質 通孔18が形成される。例えば入出カパッド15から絶縁性フィルム17が引き 離されると、半田バンプ14は除去されることができる。

【選択図】 図2

#### 出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社



Creation date: 14-02-2003

Indexing Officer: KLITTLE - KEVIN LITTLE

Team: GAU1634PrtWorkingFolder

Dossier: 09536993

Legal Date: 30-09-2002

No.	Doccode	Number of pages
1	NDRW	1
2	DRW	9

Total number of pages: 10	
Remarks:	

Order of re-scan issued on .....